

# 超伝導体の渦糸、KTB 転移\*

永井佑紀

平成 17 年 7 月 26 日

London 方程式で表される系に加えて、渦糸位置に  $\delta$  関数的な磁場が存在する、という渦糸の簡単なモデルを使って、渦糸同士の相互作用の表式を導く。その結果から、渦糸系では近似的に KTB 転移が生じることがわかる。その転移温度を求める。また、この近似がどのような場合に破綻するかを述べる。

Gauss 単位系を用いる。

## London 方程式

$\lambda \gg \xi$  のとき、渦糸中心から  $\xi$  以上離れた場所では  $|\psi(\mathbf{r})| = |\psi_\infty|$  となる。秩序パラメータが空間によらず一様なとき、London 方程式が成り立つ。渦糸中心から半径  $\xi$  までを渦糸のコアと呼ぶことにすると、London 方程式はコアの外で成り立ち、

$$\frac{4\pi\lambda^2}{c} \text{rot} \mathbf{J}_s + \mathbf{h} = 0 \quad (1)$$

となる。ここで、近似として、 $\xi \rightarrow 0$  とする。つまり、原点以外において London 方程式が成り立つとする。そのとき、原点に磁束  $\Phi_0$  が存在することを考慮すると、

$$\frac{4\pi\lambda^2}{c} \text{rot} \mathbf{J}_s + \mathbf{h} = \hat{z} \Phi_0 \delta_2(\mathbf{r}) \quad (2)$$

となる。このとき  $\hat{z}$  は渦糸に沿った方向の単位ベクトルであり、 $\delta_2(\mathbf{r})$  は二次元  $\delta$  関数である。上式と Maxwell 方程式：

$$\text{rot} \mathbf{h} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} \quad (3)$$

を用いて変形すると

$$\nabla^2 \mathbf{h} - \frac{\mathbf{h}}{\lambda^2} = -\frac{\Phi_0}{\lambda^2} \hat{z} \delta_2(\mathbf{r}) \quad (4)$$

という微分方程式を得る。このような微分方程式の解は、ゼロ次の変形 Bessel 関数  $K_0(r)$  を用いて

$$h(r) = \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2} K_0\left(\frac{r}{\lambda}\right) \quad (5)$$

と書けることがわかっている。また、この関数は  $r \rightarrow 0$  において  $\log$  発散するが、London 方程式が適用できるのは  $r > \xi$  なので、 $r \sim \xi$  でカットオフすることができる。これを踏まえて、極限における磁場の振る舞いを初等関数で表すと

$$h(r) \rightarrow \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2} \left(\frac{\pi\lambda}{2r}\right) e^{-r/\lambda} \quad r \rightarrow \infty \quad (6)$$

$$h(r) \approx \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2} \left[ \ln \frac{\lambda}{r} + 0.12 \right] \quad \xi \ll r \ll \lambda \quad (7)$$

となる。

\*このノートは勝本先生の出されたレポート課題の解答をまとめなおしたものである

## 渦糸のエネルギー

一個の渦糸を生成するために必要な単位長さあたりのエネルギーを  $\varepsilon$  とする。渦糸の周りには遮蔽電流が流れていることに注意すると、

$$\varepsilon = \int dr \left( \frac{1}{2} n_s m v_s^2 + \frac{1}{8\pi} \mathbf{h}^2 \right) \quad (8)$$

となる。ここで  $n_s$  は遮蔽電流に寄与している電子密度、 $m$  は電子の質量、 $v_s$  は遮蔽電流に寄与している電子の速度である。また、 $j = ev_s n_s = (c/4\pi) \text{rot} \mathbf{h}$  であり、 $\lambda^2 = mc^2/4\pi n_s e^2$  であることを用いると

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1}{8\pi} \int dr (\lambda^2 (\text{rot} \mathbf{h})^2 + \mathbf{h}^2) \\ &= \frac{\lambda^2}{8\pi} \oint_{|r|=\xi} d\mathbf{s} \mathbf{h} \times \text{rot} \mathbf{h} \end{aligned} \quad (9)$$

となる。ここで、部分積分と London 方程式  $\nabla^2 \mathbf{h} = (1/\lambda^2) \mathbf{h}$  を用いた。上式は半径  $\xi$  の円筒形表面が積分範囲である。円筒形表面上において、 $\xi \ll \lambda$ 、式 (7) を用いると

$$h \approx \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2} \ln \frac{\lambda}{\xi} \quad (10)$$

$$|\text{rot} \mathbf{h}| = \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2 \xi} \quad (11)$$

となるので、結局、

$$\varepsilon = 2\pi\xi \frac{\lambda^2}{8\pi} \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2} \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2 \xi} \ln \frac{\lambda}{\xi} = \left( \frac{\Phi_0}{4\pi\lambda} \right)^2 \ln \frac{\lambda}{\xi} \quad (12)$$

となる。

## 渦糸の相互作用

外場第二臨界磁場に近くない限り、渦糸同士の間隔は  $\xi$  より大きい。したがって、磁場は、各渦糸が単独に存在するときの磁場を単に重ね合わせたもの：

$$h_z(r) = \sum_n h_n(r) \quad (13)$$

$$h_n(r) = \frac{\Phi_0}{2\pi\lambda^2} K_0 \left( \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n|}{\lambda} \right) \quad (14)$$

である。 $h_z$  はたとえば  $z = 0$  の平面上での磁場である。複数の渦糸の存在による単位長さあたりの自由エネルギーについて、やはり式 (9) が成り立つ。まず、渦糸の存在によるエネルギー上昇  $\Delta\varepsilon$  は

$$\Delta\varepsilon = \frac{\lambda^2}{8\pi} \sum_{p,q} \oint_{|r_n|=\xi_n} ds_n \mathbf{h}_p \times \text{rot} \mathbf{h}_q \quad (15)$$

と書ける。 $p = n$ 、 $q = n$  の項からの寄与はもちろん式 (12) を与える。ここで  $h(r) \propto \ln(\lambda/r)$ 、 $|\text{rot} \mathbf{h}(r)| \propto 1/r$  であるから、周回積分後は  $2\pi r h(r) \propto r \ln(\lambda/r)$ 、 $2\pi r |\text{rot} \mathbf{h}(r)| = \text{const.}$  となる。つまり、 $\xi \rightarrow 0$  の極限をとったとき、 $p \neq n$ 、 $q = n$  の項は

$$\begin{aligned} \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\lambda^2}{8\pi} \oint_{|r_n|=\xi_n} ds_n \mathbf{h}_p \times \text{rot} \mathbf{h}_q &= \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\lambda^2}{8\pi} \mathbf{h}_p(|\mathbf{r}_q - \xi|) 2\pi \frac{\Phi_0}{\lambda^2} \\ &= \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\Phi_0}{8\pi} \mathbf{h}_p(|\mathbf{r}_q - \xi|) 2\pi = \frac{\Phi_0^2}{16\pi^2 \lambda^2} K_0 \left( \frac{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_n|}{\lambda} \right) \end{aligned} \quad (16)$$

となる。また、 $p = n$ 、 $q \neq n$  の項や、 $p$  も  $q$  も  $n$  でない項は  $\xi \rightarrow 0$  の極限をとったときには無視することができる。よって、自由エネルギーのうち、渦糸の相対位置に関する部分は、 $z$  軸方向の単位長さあたり

$$\varepsilon_{\text{int}} = \frac{1}{2} \sum_{n \neq p} \sum_{n \neq p} \frac{\Phi_0^2}{8\pi^2 \lambda^2} K_0 \left( \frac{|\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_n|}{\lambda} \right) \quad (17)$$

となる。これが渦糸の間の相互作用エネルギーである。 $K_0 > 0$  より渦糸間に反発力が生じる。

## KTB 転移

KTB 転移は、 $\ln r$  に比例する相互作用があるときに生じることがわかっている。そのことから、式 (7) より、渦糸間の距離が  $\lambda$  より小さいときのみ KTB 転移が生じることがわかり、そのときのみ現実の系において KTB 転移の議論を適用して差し支えないということがわかる。十分薄い超伝導体薄膜においてはこの条件が満たされ、KTB 転移の観測が可能になる。

転移温度を求める。 $\psi = |\psi|e^{i\varphi}$  と書く。空間変化が存在しないとすると、 $|\psi|^2 \equiv |\psi_\infty|^2$  であるとする。 $\psi$  のゆらぎには、振幅  $|\psi|$  が変化するモードと、位相  $\varphi$  が変化するモードがある。前者のもつエネルギーは後者のそれに比べて高いので無視すると、結局

$$U = \int dr \frac{\hbar^2}{4m} |\psi_\infty|^2 (\nabla\varphi)^2 \equiv \frac{K}{2} \int dr (\nabla\varphi)^2 = \frac{\rho_s}{2} \int dr v_s^2 \quad (18)$$

となる。ここで、

$$K = \frac{\hbar^2 |\psi_\infty|^2}{2m} = \left( \frac{\hbar}{2m} \right)^2 \rho_s \quad (19)$$

であり、 $\rho_s = 2m|\psi_\infty|^2$  である。これより、渦度 1 の自由な渦糸のエネルギーは系の大きさを  $R$  として

$$U_1 = \pi K \ln \frac{R}{\xi} \quad (20)$$

となる。ここではコアのエネルギーは無視した。また、エントロピーは、自由渦の取りうる位置の場合の数が  $(R/\xi)^2$  であることから求められ、結局自由エネルギーは

$$F = U_1 - TS = \pi K \ln \frac{R}{\xi} - 2k_B T \ln \frac{R}{\xi} = (\pi K - 2k_B T) \ln \frac{R}{\xi} \quad (21)$$

となる。 $T = \pi K / 2k_B \equiv T_{\text{KTB}}$  を境に、 $R \rightarrow \infty$  で  $F \rightarrow \pm\infty$  となる。これは、 $T > T_{\text{KTB}}$  では孤立した渦が安定であるが、 $T < T_{\text{KTB}}$  ではそれが不安定となることを意味する。つまり、 $T_{\text{KTB}}$  は転移点である。

## 参考文献

- アブリコソフ、「金属物理学の基礎」(吉岡書店 1995)
- Michael Tinkham, "Introduction to Superconductivity" 2nd ed. (McGraw-Hill, 1996)
- 伊達宗行監修 「大学院物性物理 2 : 強相関電子系」(講談社サイエンティフィク)
- P. G. De Gennes, "Superconductivity of Metals and Alloys"
- 中嶋貞雄 「超伝導入門」(培風館)